

CMD-WS38 アドバンストコース プログラム

	2月22日(月)	2月23日(火)	2月24日(水)	2月25日(木)	2月26日(金)
9:00		ソフト実習A 9:00~10:30 (90分)	ソフト実習A 9:00~11:00 (120分)	ソフト実習B 9:00~10:30 (90分)	ソフト実習B 9:00~11:00 (120分)
10:00					
11:00		ソフト実習A 10:40~12:10 (90分)	自由実習 11:10~12:10 (60分)	ソフト実習B 10:40~12:10 (90分)	自由実習 11:10~12:10 (60分)
12:00					
13:00	開校式 13:00~13:40 (40分)	ソフト実習A 13:10~14:40 (90分)	ソフト実習B 13:10~15:10 (120分)	ソフト実習B 13:10~14:40 (90分)	Short Talk 13:10~13:40 (30分)(Muttaquien)
14:00	CMD講義 13:40~14:40 (60分) (森川)				Short Talk 13:50~14:20 (30分)(深澤)
15:00	ソフト実習A 15:00~17:00 (120分)	ソフト実習A 14:50~16:20 (90分)	ソフト実習B 15:20~17:20 (120分)	ソフト実習B 14:50~16:20 (90分)	特別講演 14:30~16:00 (90分) (小口)
16:00		自由実習 16:30~17:30 (60分)		自由実習 16:30~17:30 (60分)	写真撮影
17:00					修了証授与 閉校式 16:20~
18:00	ソフト実習A 17:10~19:10 (120分)				
19:00					
20:00					

ソフト実習A 選択: 誘電体(HiLAPW(小口, 靱田)),
光と物質の相互作用(Salmon(矢花)),
表面反応(STATE-Senri(森川, 濱田, 稲垣, 濱本, 木崎))
GW近似(ecalj(小谷))

ソフト実習B 選択: 磁性物質、合金、混晶(Machikaneyama(赤井, 佐藤、福島)),
カーボン系物質(ES-OPT(草部)),
表面水素反応(Naniwa-Series(笠井, Dino, 中西))